PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-040219

(43) Date of publication of application: 21.02.1991

(51)Int.CI.

G11B 5/82 G11B 5/84

(21)Application number: 01-172959

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

06.07.1989

(72)Inventor: MIYAMURA YOSHINORI

KIRINO FUMIYOSHI **FUTAMOTO MASAAKI**

TAKANO KOJI

MATSUDA YOSHIFUMI

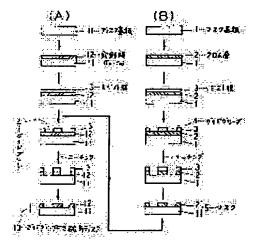
KUGIYA FUMIO AKAGI KYO SUZUKI MIKIO **NAKAO TAKESHI**

(54) MAGNETIC DISK AND PRODUCTION THEREOF

(57)Abstract:

PURPOSE: To increase a memory capacity and to attain a highdensity recording by providing guide patterns for tracking on a recording film.

CONSTITUTION: The recording film 12 consisting of an Fe-Co alloy is stuck by a sputtering method onto a disk substrate 11 and a resist film 3 for use at the time of mask formation is formed by a spin coating method thereon. The patterns of guide grooves 4 are formed on the resist film 3 when the resist film is exposed by using a mask 5 and is developed. The recording film 12 is thereafter etched by a nitric acid soln, to form the guide grooves 4 and the nitric acid is completely washed away. The magnetic disk 13 with the guide grooves is then obtd. when the resist film 3 is removed. The precise movement of the magnetic head for recording and reproducing of information along the guide patterns for tracking is thereby enabled and, therefore, the diminishing of the track pitch is possible. A large quantity of the information is recordable on a sheet of the magnetic disk in this way.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

命日本国特許庁(JP)

40特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平3-40219

®Int. CL.⁵

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成3年(1991)2月21日

G 11 B 5/82 5/84 7177-5D Z 7177-5D

審査請求 未請求 請求項の数 10 (全6頁)

60発明の名称 磁気ディスクおよびその製造方法

母特 顧 平1-172959

❷出 顧 平1(1989)7月6日

の発 明 者 宮 村 芳 徳 東京都国分寺市東恋ケ経 1 丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内

位発 明 者 桐 野 文 良 東京都国分寺市東恋ケ窪 1 丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内

②発 明 者 二 本 正 昭 東京都国分寺市東恋ケ窪 1 丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内

⑦発 明 者 高 野 公 史 東京都国分寺市東恋ケ選 1 丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内

の出 **随** 人 株式会社日立製作所 東京都刊

個代 理 人 弁理士 中村 純之助

最終質に続く

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

明 相 書

- 1、発明の名称 磁気ディスクおよびその製造方法
- 2.特許請求の範囲
 - 1. 磁気記録膜の表面部に、トラッキング用ガイドパターンを設けた磁気ディスクであって、上記トラッキング用ガイドパターンの領域を、磁気記録膜の磁気的特性とは異なる性質を持つガイドトラック領域となし、該ガイドトラック領域とない。該ガイドトラック領域とない。
 域を、上記磁気記録膜の表面部に関がイドパターンを有することを特徴とする磁気ディスク。
 - 2、請求の範囲第1項記載の磁気ディスクにおいて、ガイドトラック領域が凹凸形状の漆からなることを特徴とする磁気ディスク。
 - 3. 請求の範囲第1項記載の磁気ディスクにおいて、ガイドトラック領域が、磁気記録膜の磁気 的特性とは異なる性質を持つ材料からなり、かつ磁気ディスクの表面が平坦であることを特徴

とする磁気ディスク。

- 4. 請求の範囲第1項記載の磁気ディスクにおいて、ガイドトラック領域の表面層のみを非磁性 材料もしくは磁気記録度の磁気的特性とは異な る性質を持つ材料からなるガイドトラック領域 としたことを特徴とする磁気ディスク。
- 5. 請求の範囲第3項または第4項記載の職気ディスクにおいて、ガイドトラック領域を構成する磁気記録機の磁気的特性とは異なる性質を持つ材料が、磁気記録膜に、該磁気記録膜を変質させるイオン種を打ち込み形成させた磁気記録機の変質材料であることを特徴とする磁気ディスク。
- 6. 胡求の範囲第6項記載の蔵気ディスクにおいて、ガイドトラック領域に打ち込むイオン種は、 효粛、リン、ポロンのうちから選ばれる少なく とも1種のイオンであることを特徴とする磁気 ディスク。
- 7. 磁気ディスク基板上に磁気記録膜を形成し、 は磁気記録離上にホトレジスト膜を壊布法によ

特問平3-40219(2)

り形成した後、設定のトラッキング用ガイドパターンを有するマスクを用い、ホトリソグラフィー法によって、上記ホトレジスト度上に、同心内状もしくは鬼投いがある。 トラッキング用ガイドパターンを記録がある。 エッチング処理を行い、上記は飲みできた。 同かたり、なの四点形状の海が成立した。 同かたり、なの四点形状の海が成立した。 ると含むことを特徴とする選気ディスクの製造方法。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は磁気ディスクの記録器にトラッキング 用ガイドパターンを形成した高密度記録が実現で きる磁気ディスクおよびその製造方法に関する。 記録気記録膜の磁気的特性とは異なる性質を持つ材料に変質させることにより、上記磁気記録膜上に、表面が平坦な解心円状もしくは螺旋状のトラッキング用ガイドパターンを形成する工程を含むことを特徴とする磁気ディスクの製造方法。

- 9、譲求の範囲第8項記載の磁気ディスクの製造 方法において、磁気ディスク基板上に供気経 膜を形成した後、磁気記録膜の磁気と対した後、磁気記録膜の磁気と対した後、磁気記録膜の磁気と対した。 質な収束を持つ材料に変質させるイオン経 さな収束させたイオンピームを用い、低点とは ピームに確果もしくは常界を印加しては、はない ドラッキング用ガイドパターン領域記録に、 投めに、関心の一次を形成する工程を を特徴とする磁気ディスクの製造
- 10. 磁気ディスク装板上に磁気記録線を形成し、 減磁気記録機上にホトレジスト裏を塗布法によ り形成した後、設定のトラッキング用ガイドバ

(従来の技術)

しかし、上記使来の磁気ディスク装置において、一枚の磁気ディスクに記録されたガイドグループを基準にして位置決めを行うために、並列に設置した各磁気ディスクに対し、例えば熱的な歪みなどによって生じる製差のために正確な位置付けができず、そのため各磁気ディスクにおけるトラック速度を上げることができなかった。

(発明が解決しようとする課題)

上述したごとく。従来技術においては、磁気ディスクの記録密度の観点からみると、最良の磁気 記録方式とはいえない。すなわち、使用する磁気 ディスクの個々にガイドグループがないために、 トラック密度を上げることができず、一枚の磁気 ディスクに記録できる情報量にはおのずと展界が あった。

本発明の目的は、上記従来技術の問題点を解消 するために、磁気ディスクの記録膜の表面を解消 凸形状の沸からなるガイドグループもしくなけれる 記録領域の磁気特性とは異なる性質を持つ付ける らなるトラッキング用ガイドバターンを設立して とによって、情報の記録トラックピッチを とによって、一枚の磁気ディスクに多量の情報が 記録できる磁気ディスクおよびその製造方法を 供することにある。

(課題を解決するための手段)

上記本発明の目的を達成するために、磁気ディスク表面部の情報記録膜に、磁気ヘッドあるいは 光ヘッドとの複合ヘッドを案内するトラッキング

させても良い。さらに、収束したイオンピームを用い、外部から電界や磁界を印加して個向させてイオン打ち込みを行うと、ホトレジスト工程を用いる必要がなく、直接的にトラッキング用ガイドパターンを形成させることも可能である。

(作用)

磁気ディスクの表面に形成されたトラッキング 用ガイドパターンに沿って、情報の記録再生を行う磁気ヘッドを特害に移動させることができるので、トラックピッチを小さくすることが可能となり、そのため一枚の磁気ディスクに記録できる情報量が増加し、大容量記憶装置を実現することができる。

〔実施例〕

以下に本発明の一実施例を挙げ、図面に基づいて、さらに評細に説明する。

く実施例1>

第1回は、本実施例における磁気ディスクの作 製工程を示す工程図である。

図において、右側に示す(B)工程は、左側の

用ガイドパターンを、磁気情報の形態で同心円状 または爆旋状に設定された任意のピッチで形成さ せる。また他の彦卿として、トラッキング用ガイ ドパターンの部分の磁気特性を情報記録領域とは 異なる別の性質をもつものとしても良い。例えば、 **憎怪の記録倒域とトラッキング用ガイドパターン** の部分との他和磁化または保護力を変えたり、あ るいは情報記録領域を面内滅化容易膜となし、ト ラッキング用ガイドパターンの領域を乗資磁化膜 としても良い。また、ホトリソグラフィー技術を 応用して、磁気記録膜の表面部に凹凸の形状のト ラッキング用ガイドパターンを形成することでも ヘッドの案内得を構成することができる。すなわ ち、ホトリソグラフィー技術を応用して、磁気記 緑膜を爆旋状あるいは同心円状に形成したり、同 一のディスク上に、磁性領域と非磁性領域とを交 互に形成させても良い。さらに、イオン打ち込み 法により、何えばリン (P) やポロン (B) ある いは窒素(N)などを凝気記録膜に打ち込んで、 螺旋形状あるいは同心円形状に非磁性部分を形成

(A) 工程に示す本実施例における磁気ディスク の作製工程において使用するマスクの製造方法を 示す工程図である。まず始めに、本実施例で用い るマスクの製造方法について説明する。透明なガ ラスなどからなるマスク基板1の上に、真空蒸発 法により光不透過性の金属、ここではクロム暦2 を300Aの膜厚に付着させた。その上に、ネガ タイプのレジスト膜 3 (シップレー社 AZ-1350) を0.1 µ mの呼さに回転逸布した。 次に、紋長4880Aのアルゴンレーザ光を、レ ンズ (NA: 0.9) で1 m 以下の小さなスポ ットに絞り込み、900ァ/minで目転している 基板に履射しながら、レーザ光をマスク基板1の 半径方向に移動させながら、頃心円状あるいは郷 姓状のガイドグループ (集内課) 4を形成した。 このパターンに従って、その下部にあるクロム層 2 をエッチングにより除去した後、レジスト膜3 を除去し、所望のパターンを有するマスク5を作 節した.

次に、ガイドグループ4を記録碼12に設けた

ガイドグループ付き磁気ディスク13の作製方法 じついて疑明する。ディスク装板11の上に、 Fa-Co合金からなる記録費12を300人の膜 尽に、スパッタリング弦により付着させ、その上 にマスク作業時のレジスト購3を回転堕布法によ り形成した。ここで、先のマスク5を用いて露光 し、現象するとレジスト膜3上にガイドグループ 4のパターンを形成することができる。その後、 20%程度の硝酸物波で記録膜12をエッチング して、ガイドグループ4を形成し、硝酸を完全に 洗浄した後、レジスト酸3を除去するとガイドグ ループ付き酸気ディスク13が得られる。ここで、 硝酸溶液によるウエットエッチングの代わりに、 ドライエッチング工程を採用すると、エッチング 工程がより箇義化されるので好ましい。このよう にして作製した磁気ディスクを用いて、磁気的に 情報を記録した結果、トラック間の干渉による再 生信号の劣化がほとんどなく、トラックピッチを **従来の17μmから10μmに小さくしたところ、** S/Nが3以上待られ、従来の磁気ディスクに比

載して約2倍の高密度記録、再生を実現すること ができた。

く実施例2>

第2回は、イオン打ち込み法を用いて本発明の 磁気ディスクを作製する場合の工程図を示す。デ ィスク基板11の上にPe-Co合金からなる記録 膜12を300人の膜原にスパッタリング法によ って付着させ、その上にマスク作製時に用いたレ ジスト親 3 を回転並布した。ここで、先のマスク 5を用いて露光し、現像してレジスト膜3上にガ イドグループ4のパターンを形成した。次に、堂 兼イオンの打ち込み21を行い、その命分を弁磁 性領域とした後、レジスト膜3を除去すると、ト ラッキング用ガイドパターン付き磁気ディスク 13aが得られる。ここで、打ち込むイオンとし て窒素(N)の他に、ポロン(B)やリン(P) などを使用しても上記と月禄の効果が得られた。 また、記録膜の磁気的特性を変え、情報記録が困 差な特性のものに変質させたトラッキグ用ガイド パターンを形成した場合においても、上記と同様

の効果が得られた。このようにして作製した磁気ディスクの表面は平組であり、磁気ヘッドを浮上させて記録再生を行う場合には低めて好都合であった。この磁気ディスクを用いて磁気的に情報を記録した結果、トラック間の干渉による再生信号の劣化がほとんどなく、トラックピッチを従来の17gmから10gmに小さくしたところS/Nが3以上が得られ、従来の磁気ディスクに比較して約2倍の高密度記録、再生を実現することができた。

さらに、収束させたイオンビームを、破界や電界を印加して傾向させてイオン打ち込みを行い、トラッキング用ガイドパターンを形成させる場合には、ホトレジスト工程を省略することができ、製造プロセスをいっそう簡素化することができる。そして、得られた効果は、上記のイオン打ち込みをして形成した磁気ディスクと何ら相違は見られなかった。

く実施例3>

第3因に、本実施例において作製した経気ディ

スクの作製工程を示す。

歯において、ディスク芸板11の上にCo- Ni - Pt合金からなる記録膜12を500人の蹊厚 にスパッタリング法により成績し、その上にマス ク作製時に用いたレジストを国転益市してレジス ト膜3を形成した。ここで、先のマスク5(第1 図)を用いて舞光し、現像するとレジスト膜3上 にガイドグループのパターンが得られる。その後、 20%程度の硝酸溶液で記録膜12をエッチング して、ガイドグループ4を形成し、硝酸を完全に 洗浄するとガイドグループ付きの磁気記録膜が形 成できる。ここで、硝酸でのウエットエッチング の代わりにドライエッチングを採用するとエッチ ング工程を簡素化することができるので好ましい。 次に、磁気記録頭に設けたガイドグループ領域に SiNなどの非磁性材料からなる異種膜31をス パッタリングした後、余分な異種瞑31とレジス ト膜3を興時に踏去するリフトオフを行うことに より、トラッキング用ガイドパターン付き磁気デ ィスク13aが待られる。このようにして作悪し

特開平3-40219(5)

た磁気ディスクの表面は平坦であり、磁気ヘッドを浮上させて磁気記録再生を行う場合には極めて好速であった。この磁気ディスクを用いて磁気的は情報を記録した結果、トラック図の干渉にがなるのののではないができた。ドラックにから10μmに小さくしたところS/Nが3以上得られ、健来の約2倍の高密度記録、再生を達成することができた。

(登明の効果)

以上評細に説明したごとく、本発明の記録膜にトラッキング用ガイドパターンを設けた磁気ディスクは、トラック間の干渉による再生信号の劣化をほとんどなくすることができるため、トラックピッチを著しく小さくすることができるので、磁気ディスクにおける記録密度を一段と向上させることが可能となり、1枚の磁気ディスクに記憶できる情報量、すなわち記憶容量を大幅に増加させることができ、高密度記録が実現できる。

4. 図面の個単な説明

第1図は本発明の実施例1において例示した磁

気ディスクの作製工程図、第2図は本発明の実施 例2において例示した磁気ディスクの作製工程図、 第3回は本発明の実施例3において例示した磁気 ディスクの作製工程図である。

1…マスク基板

2…クロム層

3 -- レジスト度

4…ガイドグループ

5 …マスク

11…ディスク基板

12…記録度

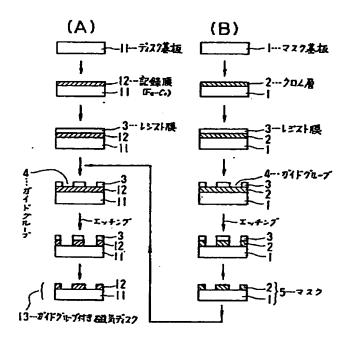
13…ガイドグループ付き磁気ディスク

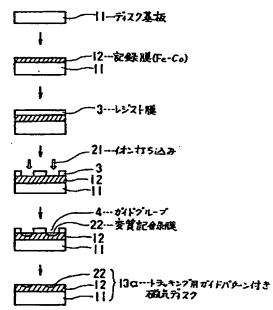
1 3a…トラッキング用ガイドパターン付き 磁気ディスク

21…イオン打ち込み 22…変質記録膜

31…與種店

代理人弁理士 中村 邦之 助

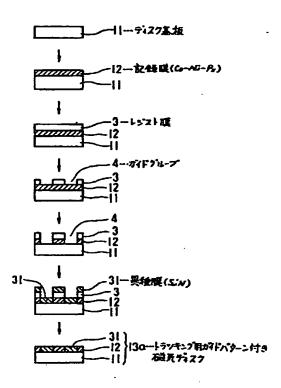




第 1 図

第 2 図

特剧平3-40219(6)



第 3 図

第1頁の統き						
②元 明	者 松	Ħ	好	文	東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 作所中央研究所内	株式会社日立製
@発明	者釘	屋	文	雄	東京都國分寺市東恋ケ選1丁目280番地 作所中央研究所內	株式会社日立製
②発 明	者 赤	. 娍		協	東京都區分寺市東恋ケ窪 1 丁目280番地 作所中央研究所内	株式会社日立製
②発 明	者 鈴	木	幹	夫	東京都国分寺市東恋ケ窟 1 丁目280番地 作所中央研究所内	株式会社日立製
伊発明	者 仲	尾	武	司	東京都国分寺市東恋ケ窪 1 丁目280番地 作所中央研究所内	株式会社日立製